

第 19 回光設計賞報告

一般社団法人 日本光学会 光設計研究グループ企画の「第 19 回光設計賞」は、審査の結果下記の通り受賞者を決定しましたので報告いたします。

□ 受賞者

○光設計大賞

- ・該当なし

○光設計優秀賞

- ・「LED 電球向けの光散乱導光ロッドの開発」

大野 博司 氏、加藤 光章 氏、山本 雄一郎 氏（株式会社東芝）

津田 亮二 氏（東芝マテリアル株式会社）

- ・「異常分散性を有する光学材料「BR 光学素子」を用いた色収差補正技術の開発」

石橋 友彦 氏、齋藤 輝伸 氏（キヤノン株式会社）

○光設計奨励賞

- ・「遠近両用レンズ AI (エーアイ) の開発」

水野 正朝 氏、内山 幸昌 氏（株式会社ニコン）

□ 表彰

10 月 30 日-11 月 2 日に筑波大学東京キャンパス文京校舎にて開催される “Optics & Photonics Japan 2016” にて授賞式、受賞記念講演を行います。

日時：11 月 1 日（火） 10：00～12：00

会場：筑波大学東京キャンパス文京校舎

（〒112-0012 東京都文京区大塚 3-29-1）

詳しくは、<http://opt-j.com/opj2016/> をご覧ください。

□ 応募

応募件数は 6 件でした。

□ 審査

審査は書類による 1 次審査（将来性、実用性、独創性に関して採点）の後、9 名の審査委員に集まっただき、1 次審査の結果及び各委員のコメントを考慮しつつ話し合いにより受賞者を決定しました。

□ 審査委員（順不同、敬称略、下線は審査委員長）

辰野 響（リコー）

荒木 敬介（キヤノン、宇都宮大学）

渋谷 真人（東京工芸大学）

立野 公男（ICU、古賀総研）

田中 康弘（パナソニック）

丸山 晃一（丸山光学研究所）

村上 照夫（ナノフォトニクス工学推進機構）

森 孝司（ニコン）

山崎 健（オリンパス）

□ 問い合わせ先

〒590 -8551 大阪府堺市堺区大仙西町 3-91

コニカミノルタ（株）センシング事業本部 開発部 第1開発グループ

川崎 貴志

TEL: 072 -241 -7651

E-Mail : odp19@opticsdesign.gr.jp

URL : <http://www.opticsdesign.gr.jp/hikari.html>